

樟芝修護面膜

AC REVITALIZING MASK



【成份說明】

***Antrodia cinnamomea* Extract 樟芝萃取液**

樟芝在民間療法中具有崇高之地位，而其所含豐富的生理活性物質。樟芝成分複雜，含有很多生理活性物質，如多醣體、三帖類化合物、SOD、腺甘、小分子蛋白質、維生素、微量元素、核酸、固醇類、血壓穩定物質...等。

Propylene Glycol 丙二醇

保濕，使用後具有優越觸感且無油膩感，可當泡沫穩定劑及皮膚潤滑劑。

Glycereth-7 PEG-7 甘油醚

能形成雙層保濕膜，有效鎖住水分，使皮膚柔軟。可當潤滑劑、泡沫穩定劑，使用後具有優越觸感且無油膩感，非常溫和。

Zemea Propanediol 多元醇

是百分之百由玉米澱粉而來的天然原料，為清潔與個人照護用。它可替代清潔配方中的石油來源二元醇，並具有溶劑性質，高純度、無皮膚刺激與敏感性，極佳的功效與穩定性，並有優異的保濕特性。

Chamomilla Recutita (Matricaria) Flower Extract 洋甘菊萃取液

含有 α -Bisabolol，具有極佳之抗發炎作用及殺菌作用。防止刺激物及過敏原對皮膚之作用，促進傷口復原功效。

【使用方法】

建議每週使用二次。清潔臉部肌膚後，取出面膜輕敷於全臉約 15~20 分鐘後，再取下即可，若臉上仍留有精華液，可以指尖輕按幫助皮膚吸收，使用後可直接上基礎保養品或再用水沖洗。

【產品特色】

使用樟芝萃取液做基底液。洋甘菊萃取液能夠舒緩鎮定肌膚，改善日曬後肌膚乾燥現象，保濕多元醇是從玉米澱粉而來的天然原料，有優異的保濕特性，給

產品特色：

本產品為天然草本成份組成，以 AC Factor 為天然基底因子，並添入洋甘菊精華，富含多種生理活性成分，具有天然樟芝香氣，可改善膚質，並增進肌膚彈性及光澤，使肌膚水嫩緊實，散發年輕光采。

使用方法：

建議每週至少使用二次，可於日曬後立即使用，幫助肌膚修復。於臉部清潔並使用化妝水後，取出面膜輕敷於全臉約 15~20 分鐘後再取下，並以指尖輕按臉部幫助精華液吸收，使用後無需再用水沖洗，可立即進行後續保養程序。

本產品已投保 2000 萬新光產物產品責任險。

本產品為一般化妝品，依規定不需註冊申請衛署字號。

仁維科技有限公司

www.newsuntech.com.tw

TEL：(02)2509-8488

FAX：(02)2509-5488

台北市長安東路二段 108 號 8 樓之 6

※本產品資料說明僅供參考，³一切標準依照衛署規範為主。